PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(11)Publication number:

02-301573

(43) Date of publication of application: 13.12.1990

(51)Int.Cl.

C23C 28/02

(21)Application number: 01-121275

(71)Applicant:

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE

(22) Date of filing:

15.05.1989

(72)Inventor:

MATSUDA AKIRA

(54) SN OR SN ALLOY COATED MATERIAL

PURPOSE: To obtain an Sn or Sn alloy coated material hardly causing deterioration of the contact characteristics by successively forming a first coating layer of Ni or Co, a second coating layer of Ag and a melted and solidified coating layer of Sn on the surface of a Cu base material.

CONSTITUTION: A first coating layer of Ni, Co or an alloy contg. them, a second coating layer of Ag or an Ag alloy and a melted and solidified coating layer of Sn or an Sn alloy are successively formed on the surface of a Cu or Cu alloy base material. The thickness of the first coating layer is regulated to 0.05-1.0µm and that of the second coating layer to 0.005-0.5µm. An Sn or Sn alloy coated material hardly causing surface tarnish during use even at high temp. can be obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平2-301573

(1) Int. Cl. 5 C 23 C 28/02 識別配号

庁内整理番号 6813-4K ❸公開 平成2年(1990)12月13日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

SnまたはSn合金被覆材料

②特 顧 平1-121275

②出 顧 平1(1989)5月15日

烟発 明 者 松 田

晃

栃木県日光市清滝町500 古河電気工業株式会社日光事業

所内

の出 願 人 古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

明 描 曹

1. 発明の名称 SuまたはSn合金被覆材料

2. 特許請求の範囲

(1) C u または C u 合金基材表面に N i 、 C O またはこれらを含む合金の第 i 被覆層を設け、その表面に A g 合金の第 2 被覆層を設け、 さらにその表面に S n または S n 合金の溶及固 被履層を設けてなる S n または S n 合金被覆材料。

(2) Ni、COまたはこれらを含む合金の第1被関層の厚さが0.05~1.0 mであり、かつAgまたはAg合金の第2被関層の厚さが0.005~0.5 mであることを特徴とする請求項1記載のSnまたはSn合金被関材料。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はCuまたはCu合金を基材とし、中間層としてNi、COまたはこれらを含む合金およびAgを会の被覆層を有し最外層にSn、Sn合金の溶酸凝固被覆層を設けた電子部品、機器用のSnまたはSn合金被複材料に関する。

(従来の技術とその課題)

CuまたはCu合金基材上にSnまたはSn合金を被覆した複合導体は基体の特性に加えてSnなどの優れた半田付性と耐食性を有し、また電気接続特性にも優れているため、コネクター、端子などの接点、リードフレーム、リード線等の部品リード部、基板回路や配線ケーブル専体のなどの電子、電機部品として使用されている。

これらの材料は通常CuまたはCu合金基材上に直接、電気めっきや溶融めっき、クラッド等によりSnまたはSn合金を被覆したものや、中間層としてCu、N1層等を設けた後SnまたはSn合金を被覆した材料が使用されている。

上記の材料が電子、電機部品に使用される場合、使用中に外部または自己の発熱により、材料の温度が100℃程度に上昇するのが一般的であるが、最近の軽薄短小化等により自己発熱の増大、熱の放散がし難いこと、他の発熱部への近接化等の事情により120℃以上の温度において使用されることが進められている。

しかしこの使用温度においては従来のCuを中間層としたSnまたはSn合金被便材料においてはCuとSnの拡散のため表面にCuが到達し酸化を起すことおよび純Sn層または純半田層が拡散により失われて合金層となり外段が損なわれる他、接触抵抗が増加するなど特性が劣化する。またNiを中間層としたものも120℃以上の選度においてはNi-Snの拡散層を生成し接触抵抗が増加するなどの問題があった。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は上記の問題について検討の結果、高温における使用に向わらず、表面の酸化変色がなく 接触抵抗の増加が少なく、長期間にわたり、外観 および接触特性が良好なSnまたはSn合金被理 材料を開発したものである。

(課題を解決するための手段および作用)

本発明は、CuまたはCu合金基材表面にNi、COまたはこれらを含む合金の第1被程序を設け その表面にAgまたはAg合金の第2被程序を設け け、さらにその表面にSnまたはSn合金の溶融

施綱、黄綱、黄綱の他、丹綱、りん青綱、キュア ロニッケル、各種リードフレーム用期合金などで あり、またSnまたはSn合金とは、Snの他、 遠常の半田合金が使用できる。上記の被覆層の被 度方法は電気めっき、無電解めっき、燕賓、 P V D、CVD等が適用できる。そしてNI、COま たはこれらを含む合金の第1被援順の厚さが0.0 5~1.0mであるのが築ましく、0.05mより薄 いと拡散防止効果が少なく、これより厚くなると 加工性が低下する。またAgまたはAg合金被覆 層の厚さが0.05~0.5mであることが好ましく、 これより薄いと拡散防止効果が充分でなく、0.5 mを越えると経済上好ましくない。さらに最外原 のSnまたはSn合金の海敷設園被覆層の浮さは 従来から過常用いられている材料のものであり 0.5~10mの範囲が適当である。この溶験凝固 被理膳を設ける方法としては、電気めっき後リフ ロー処理するか、または溶融めっきにより形成で

また第1被理暦としては、NI、COの他NI

凝固被履暦を設けてなるSnまたはSn合金被殺 材料である。

すなわち本発明は、CuまたはCu合金からなる基材表面にNi、COまたはこれらを含む合金の第1被覆層を設けて、基材のCuまたはCu合金が最外層のSnまたはSn合金の溶融数面を放けるのを防止し、さらに第2層のの容器ではAs合金の被覆層を設けてはSn合金の溶器をは合金が最外層のSnまたはSn合金の溶器を設置を放射である。

さらにSnまたはSn合金の溶酸裂固させた被 復層は、通常のSnまたはSn合金の被復層より 結晶が大きく、このためSn層内部の欠陥を減少 せしめ、内部からの拡散反応を大巾に抑制し、耐 熱性を向上させたものである。

本発明においてCuまたはCu合金基材とは、

- Cu、Ni-Cr、Ni-2n、Ni-P、Ni-Cu-P、CO-P、Ni-CO、Ni-F e などの合金が適用でき、第2被復居してはAg の他Ag-In、Ag-Sn、Ag-2n、Ag - Niなどの合金が通用できる。

(実施例)

以下に本発明の一実施例について説明する。 実施例 1

特開平2-301573(3)

板厚 0.3 mm の 7 / 3 費網条を、電解脱脂、酸洗、水洗後、スルファミン酸浴を用いてめっき厚さ 0.05、0.2、0.5、1.0、2.0 mm の N 1 めっきを施し、さらにこの表面に骨化浴を用いて、めっき厚きが 0.005、0.05、0.2、0.5 mm の A 8 めっきを施し、さらにこの表面に破酸浴を用いて厚さ1.0 mm の光沢 S n めっきを行なった後 6 0 0 でに 1 0 秒間保持し、リフロー処理して、S n めっき披皮材料を作製した。

比較例1

N 1 めっき厚を 1.2 mとし、A g めっきをしなかったこと以外は実施例 1 と同様にして S n めっき被理材料を作製した。

比較例 2

NIめっきを施さず、Agめっき厚を0.2mとした以外は実施例1と同様にしてSnめっき被覆材料を作製した。

比較例3

N 1 めっき厚を C. C 3 m、 A g めっき厚を C. 2 m.とした以外は実施例 1 と同様にして S n めっき

度材料を作製した。

実施例3

Niの代りに塩化物ーよっ化物俗を用いてSaーNi合金めっきを0.5 m施した以外は実施例2と同様にしてSa合金被覆材料を作製した。

上記の実施例および比較例において作製した各 試料について、150℃のエアーバス内に7週間 大気加熱した後の外観、接触抵抗、純Sn層の厚 さおよび0.2 Rの90°曲げ試験を行なった。こ の結果を第1表に示す。 被獲材料を作製した。

比較例4

N 1 めっき厚を0.5 m、Agめっき厚を0.00 1 mとした以外は実施例 1 と同様にしてSnめっき被買材料を作製した。

比较例5

NIおよびAsめっきを施さず、Cuを骨化浴 にてC.6mの厚さにめっきする以外は実施例!と 同様にしてSnめっき被置材料を作製した。

比較例 6

リフローSnのかわりに破酸浴による光沢めっ まとした以外は実施例 1 と同様にしてSn めっき 被度材料を作製した。

実施例2

板厚 0.2 mmのりん青銅条を電解脱脂、酸洗、水洗し、フット浴を用い N I を 0.5 mm めっきし、その表面に A まー I n めっきを 育化浴にて 0.2 mm 施し、その表面にフェノールスルフォン酸浴を用いて半田めっきを 1.2 mmの厚さに施した後 6 0 0 でで 1 0 秒間保持してリフロー処理して S n 合金被

第 1 表 以 独 特 泉

実施的V 出版列	斯1中間間 N1度 Gm3	第2中間層 A g 厚 (m)	劣化 Tweek			90° duf 19th
			外腹	所知知 (ma)	残 存 Sn摩/m	a Mr
实验—1	0.06	0.2	Δ	10~20	0.4	0
	0.2	0,2	OΔ	5~10	0.3	0
	0.5	0.2	04	5~10	0.5	0
	1.0	0.2	0	5~10	0.5	ΟΔ
	20	0,2	0	5~10	0.5	Δ
	0,5	0.005	04	5~20	0.2	0
	0.5	0.05	04	5~10	0.5	0
	0.5	0.5	0	5~10	0.8	0
出统统-1	1.2	0	Δ	40~500	<0.01	Δ
-2	0	0.2	×	50~120	0.05	0
-3	0.03	0.2	×	50~100	0.05	0
-4	0.5	0.001	Δ	50~250	<0.0 L	0
-8	0 (CuEO.6,m)	0	×	50~600	<0.01	0
-6	0.05	0.2	×	30~300	0.05	0
実施)-2	0.5	Ag-In O.2	OΔ	5~1.0	0.4	0
-3	Sn-W1 (0.5	Ag-la 0.2	OΔ	5~10	0.4	0

第1表から明らかなように本発明の実施例1~3の被覆材料はいずれも外観における変面の変色がなく庭好で接触抵抗が小さく、また残存5ヵ厚さも多いことが判る。これに対し比較例1~6のものは、いずれも外観表面の変色が多くまた接触抵抗も多く、残存5ヵ厚さも非常に少ないことが判る。

〔梨炔〕

以上に説明したように本発明によれば、高温の 使用においても表面変色が少なく、かつ接触特性 の劣化の極めて少ない、SnまたはSn合金被覆 材料が得られるもので工業上顕著な効果を奏する ものである。

特许出面人 古河電気工業株式会社